This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) BRONZE-COLORED ANTIFOGGING MIRROR

(11) 62-289803 (A) (43) 16.12.1987 (19) JP

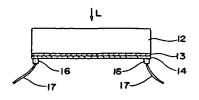
(21) Appl. No. 61-134169 (22) 9.6.1986

(71) TOKAI RIKA CO LTD (72) MICHIO AOKI(1)

(51) Int. Cl⁴. G02B5/08,B60R1/06,H05B3/20

PURPOSE: To maintain the relatively high reflectivity of a bronze-colored mirror and to color the mirror to the bronze color at an adequate density by laminating a thin transparent dielectric film having a prescribed film thickness and thin reflective copper alloy film having a prescribed film thickness successively to one face of a transparent substrate and mounting electrical heating means thereto.

CONSTITUTION: The thin transparent dielectric film 13 consisting of a material such as TiO_2 , CeO_2 , ZrO_2 , SnO_2 or ZnS is formed on the transparent substrate 12 consisting or glass, plastic, etc. and the optical film thickness thereof is specified to $\leq 1,000\,\text{Å}$. The thin reflective copper alloy film 14 essentially consisting of copper and having $\geq 200\,\text{Å}$, more preferably $\geq 500\,\text{Å}$ film thickness is formed thereon. A pair of electrodes 16 are provided on both sides of the surface of the thin film 14 and lead wires 17 connected thereto are provided as the electrical heating means. The mirror surface is maintained at $\geq 60^{\circ}\text{C}$ by electrical heating, by which the fogging is prevented.



FUK-81

(54) WAVELENGTH PLATE

(11) 62-289804 (A) (43) 16.12.1987 (19) JP

(21) Appl. No. 61-132730 (22) 10.6.1986

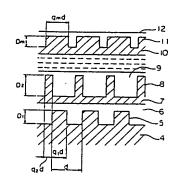
(71) NEC CORP (72) YASUO KIMURA(1)

(51) Int. Cl4. G02B5/30//G02B5/18

PURPOSE: To easily manufacture a surface relief lattice type wavelength plate by laminating alternately a dielectric of refractive index n₁ provided with a surface relief lattice of a specific pitch, and a dielectric of a refractive index n₁ for packing axid lattice.

n₂ for packing said lattice.

CONSTITUTION: A rectangular lattice 5 of a pitch (d) of $\lambda/d \ge 1.472$ at the time of wavelength λ is formed on the first dielectric medium 4 of a first layer f a refractive index n_1 . The surface of this lattice 5 is packed with a second dielectric medium 6 of the first layer of a refractive index n_2 of $n_1 \pm n_2$. Subsequently, by laminating alternately these two dielectric medium layers 4, 6, a wavelength plate is formed. In that case, a phase difference of the wavelength plate is proportional to depth of a lattice group and magnitude of a double refractive index, therefore, by laminating and providing said layers, even if depth of the groove of each layer remains as it is, the phase difference can be enlarged by increasing the whole groove depth. Therefore, depth of the lattice group can be made small, therefore, a surface relief lattice type wavelength plate can easily be manufactured.



(54) ADJUSTING DEVICE

(11) 62-289805 (A) (43) 16.12.1987 (19) JP

(21) Appl. No. 61-134482 (22) 9.6.1986

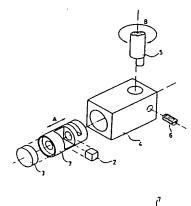
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORP (72) NOBUO TAKESHITA(2)

(51) Int. Cl⁴. G02B7/00,G11B7/08,G11B11/10

PURPOSE: To adjust a position of a movable holder with high accuracy by securing an outside diameter size of the holder, by providing a notch part for fitting and inserting a prism, separately from a recessed part for inserting a lens,

on a middle part of the cylindrical movable holder.

CONSTITUTION: A. circular recessed part for fitting and inserting a lens 3 is provided on one bottom face of a cylindrical movable holder, and on the middle part, a notch part for fitting and inserting a prism 2 is provided independently from said recessed part. Accordingly, even if the prism 2 and the lens 3 are installed to a movable holder, 7, such a geometric distortion of an outside diameter size as caused in case of a conventional alligator type holder is not generated at all. Therefore, the outside diameter size of the holder 7 is secured and it is easily inserted into a fixed holder 4, and by rotating an eccentric driver 5, a position adjustment in the direction as indicated with an arrow A, of the movable holder 7 can be executed with high accuracy.





⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭62-289804

⑤Int Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)12月16日

G 02 B 5/30 // G 02 B 5/18 7529-2H 7529-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

The same of the control of the same of the control of the control

図発明の名称 波長板

②特 願 昭61-132730

愛出 願 昭61(1986)6月10日

烟発 明 者 木 村

靖夫雄三

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑫発 明 者 小 野 雄 三 ⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

⑫代 理 人 弁理士 岩佐 義幸

明 細 2

1.発明の名称

波長板

2.特許請求の範囲

(1)使用波長スにおける格子ピッチ d が λ / d ≥1.472 なる裏面レリーフ格子を形成した屈折率 n . を有する第 1 の誘電体媒質層と、前記表面レ リーフ格子を充填、あるいは被覆する n . ≠ n . なる屈折率 n . を有する第 2 の誘電体媒質層とを 交互に積層したことを特徴とする波長板。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は直交する2つの直線偏光の間に位相差を生ぜしめる、%波長板、%波長板、全波長板等の波長板に関するものである。

(従来の技術)

従来、波長板は水晶の結晶を研磨して、常光と 異常光の位相差が、 ソ波長板では (N + Y) 波長 (Nは整数)、 ソ波長板では (N + Y) 波長、全 波長板では N波長になるような厚さに調整して製 作されている。

このような結晶研磨による方法以外に、誘電体に形成した高密度の表面レリーフ格子が複屈折を示すことから、格子を用いる方法も提案されている。表面レリーフ格子を用いた波長板の提案と実験は、アプライド・フィジックス・レター(Applied Physics Letter)誌、第42巻、第6号(1983年3月15日発行)第492~494 頁掲載のD.C.Flanders 著の論文、及び、アプライド・オプティクス(Applied Optics)誌、第22巻、第20号(1983年10月15日発行)第3220~3228頁掲載のR.C.Enger とS.K.Case著の論文に述べられている。

格子を用いた波長板は、格子のピッチをd、使用波長をҳとすると、ҳがdに比べて十分大きい領域では、格子の溝に平行な方向の屈折率n』と、格子の溝に直交する方向の屈折率n』が異なることを利用しており、前述のD.C.Flanders 著の論文によると、格子が矩形状の場合、n』・n』は次式で与えられる。

 $n_{x} = (n_{1})^{2} q + n_{2}^{2} (1 - q))^{1/2} ...(1)$

n = ((1 / n ₁)* q + (1 / n ₂)*(1 - q)) - 1/* ル電鋳法で金型を製作し、熱可塑性樹脂にホット

process of the contract of the section of the

ここでn: は媒質 1 の屈折率、n: は媒質 2 の屈折率、q は格子の 1 周期中に媒質 1 の占める割合で $1 \ge q \ge 0$ である。複屈折の大きさ Δ n は次式で与えられる。

S. F. 20 10

$$\Delta \Phi (rad) = \frac{2 \pi D}{\lambda} \cdot \Delta n \cdots \cdots (4)$$

ここで D は格子の滞深さである。(4) 式から、大きな位相差 Δ 中を得るには滯深さ D を大きくするか、または復屈折の大きさ Δ n を大きくすればよい。この関係は格子形状が矩形である場合に限らず、正弦波状、三角波状等の場合でも成り立つ。

表面レリーフ格子による波長板は、主に次の 2 つの方法により製造できる。

第1の方法は干渉露光法によりホトレジストに 表面レリーフ格子を形成し、その格子からニッケ ル電鋳法で金型を製作し、熱可塑性樹脂にホット プレス法や射出成形法で転写する、あるいは光硬 化性樹脂に転写する方法である。

第2の方法は誘電体基板上に第1の方法と同様の方法でホトレジスト格子を形成し、ホトレジストをマスクとして誘電体基板をイオンエッチング法、または反応性イオンエッチング法、または反応性イオンエッチング法によりエッチングし、表面レリーフ格子を得る方法である。

(発明が解決しようとする問題点)

上述の従来の技術には、格子の海幅に対して海深さが極端に大きくなるという問題点がある。たとえば、使用波長 λ を H e - N e ν - ν + ν

このような格子を第1の製造方法で製造する場合、媒質1と電排金型との実効的な接触表面積が 著しく増大するために、金型面からはく離する時 の引張りせん断力が大きくなる。このために、は く離時に硬化した媒質1が基板からはがれ、金型 面に残留してしまい、表面レリーフ格子の転写が 困難になるという問題点がある。

以上述べたように従来技術による表面レリーフ 格子型の波長板は製造が困難であるという欠点を 有している。

そこで本発明の目的は、このような従来技術の 問題点を解決し、製造が容易な表面レリーフ格子 型の波長板を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明の波長板は、使用波長人における格子ピッチdが A / d ≥ 1.472 なる表面レリーフ格子を形成した屈折率 n . を有する第 1 の誘電体媒質層と、前記表面レリーフ格子を充填、あるいは被覆する n . ≠ n . なる屈折率 n . を有する第 2 の誘電体媒質層とを交互に積層したことを特徴とする。

本発明の作用を図面を参照しながら詳細に説明する。

(作用)

格子に入射する光が受ける位相差 Δ 中は、格子の溝深さ D と復屈折の大きさ Δ n に比例する。本発明は前述の第 1 の製造方法および第 2 の製造方法によって製造される格子の溝深さ D を増加させることなく、等価的な溝深さ D ′ を増加させることにより、前述の従来技術の問題点を解決しようとするものである。

第2図は本発明を説明するための図である。屈 折率n,を有する第1層目の第1の誘電体媒質4

に第1層目の格子と第2層目の格子の凹凸の位置は一致している必要はない。さらに、第2層目の第1の誘電体媒質の格子表面が、第2層目の第2の誘電体媒質9で充填される。第2層目の格子部の複屈折の大きさΔnzは、格子の1周期中に占める第1の誘電体媒質7の割合をaょとすれば、第1層目の格子の場合と同様な式で与えられ、Δnz=(nn² q z+n z²(1 - q z)) 1/2

+
$$((1/n_1)^2 q_2+(1/n_2)^2(1-q_2))^{-1/2}$$

となり、入射光が第2層目の格子で受ける位相差 Δ中2は第2層目の格子深さをD2とすれば、

$$\Delta \Phi_z = \frac{2 \pi}{1} D_z \cdot \Delta n_z \cdots \cdots \cdots (8)$$

となる。

以降、同様に第1の誘電体媒質と第2の誘電体 媒質から成る格子層をm層(mは整数)積層する と、第 k 番目の格子層の複屈折の大きさ Δ n k は、 k 番目の格子の1周期中に占める第1の誘電体媒 質の割合を q k とすると、 に、使用波長を A として A / d ≥ 1.472 なる条件 を満足するピッチ d を有する矩形格子 5 が形成され、その格子表面が n . ≒ n . なる屈折率 n . を 有する第 1 層目の第 2 の誘電体媒質 6 が充塡され

the first of the second second the late of the second second

る。この場合の格子部の複屈折の大きさΔn,は、 格子の1周期中に占める第1の誘電体媒質の割合 をq,とすると、(1),(2),(3)式より

$$\Delta n_{1} = (n_{1} + n_{2} + n_{2} + n_{3} + n_{4})^{1/2}$$

$$= ((1/n_{1})^{2} + q_{1} + (1/n_{2})^{2}(1 - q_{1}))^{-1/2}$$

$$\Delta \Phi_{i} = \frac{2 \pi}{\lambda} D_{i} \cdot \Delta n_{i} \cdots \cdots \cdots (6)$$

となる。

次に、第1層目の第2の誘電体媒質6上に、第 1層目の格子と格子溝の方向、ピッチとも同じで ある矩形格子8を有する第2層目の第1の誘電体 媒質7が形成される。ここで、第2図に示すよう

$$\Delta n_k = (n_1^2 q_k + n_2^2 (1 - q_k))^{1/2} + ((1/n_1)^2 q_k + (1/n_2)^2 (1 - q_k))^{-1/2}$$

となり、格子の海深さを D x とすれば、入射光が k 番目の格子で受ける位相差 Δ Φ x は、

$$\Delta \Phi_{k} = \frac{2 \pi}{\lambda} D_{k} \cdot \Delta n_{k} \cdots \cdots \cdots 00$$

となる。したがって、m個の格子層を通過した光 が受ける位相差 Δ Φ は、

$$\Delta \Phi = \frac{2 \pi}{2} \sum_{k=1}^{n} D_k \cdot \Delta n_k \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot n y$$

となる。層数mを増加することにより、各層の格子の溝深さD、を大きくすることなく Δ 中を大きくすることができる。なお、第 2 図において、10 は、第m層目の第 1 の誘電体媒質を、11は矩形格子を、12は第m層目の第 2 の誘電体媒質を示している。

第3図は本発明を説明するための図で、第1の 誘電体媒質に形成された格子の表面が第2の誘電 体媒質で被型されている。図中、4は第1層目の

特開昭62-289804 (4)

第1の誘電体媒質、5は矩形格子、6は第1層目の第2の誘電体媒質、7は第2層目の第1の誘電体媒質、8は矩形格子、9は第2層目の第2の誘電体媒質である。

en de la constante de la companya de la constante de la consta

第4図は第3図のうちの第k層の格子を拡大して示したものである。格子の1周期中に第1の誘電体媒質が占める副合の変化に伴い、格子を縦方向にa層13、b層14、c層15に分け、その副合をqxa、qxb、qxcとすれば各層の復屈折の大きさΔnxx(s=a,b,c)は、

$$\Delta n_{kx} = (n_1^2 q_{kx} + n_2^2 (1 - q_{kx}))^{-1/2} - ((1/n_1)^2 q_{kx} + (1/n_2)^2 (1 - q_{kx}))^{-1/2}$$

となり、各層の層厚さをDxx. Dxx. Dxcとすれば、入射光が第k層で受ける位相差 ΔΦx は、

$$\Delta \Phi_{k} = \frac{2 \pi}{\lambda} \left(D_{ka} \cdot \Delta n_{ka} + D_{kb} \cdot \Delta n_{kb} + D_{kc} \cdot \Delta n_{kc} \right) \cdots \cdots \cdots 03$$

である。このような格子がm層積層された場合、 全格子層を通過する光が受ける位相差 Δ 中は、

となる。この場合も腐数mを増やせば Dェ を大き くすることなく大きな Δ 中を得ることができる。

つまり、屈折率 n , を有する第1の誘電体媒質に形成された表面レリーフ格子の表面を n , キ n , なる屈折率 n , を有する第2の誘電体媒質で充塡、あるいは被覆し、以降、順次表面レリーフ格子を有する第1の誘電体媒質と、その表面を充塡、あるいは被覆する第2の誘電体媒質を必要な位相差が得られるまで積層することにより、第1の誘電体媒質に形成される格子の溝深さを小さくすることができ、製作の容易な波長板が得られる。

格子が矩形状でなく、正弦波状,三角波状等の場合も同様で、必要な位相差が得られるまで格子を有する第1の誘電体媒質と第2の誘電体媒質を 積層することにより製作の容易な波長板が得られ

る.

المراب

(実施例)

以下、本発明の実施例について、図面を参照して説明する。

第1図は本発明の一実施例を示す断面図で λ / 2 板の製作例を示している。実際の製作には、第1の誘電体媒質 1 として光硬化性樹脂である。第2の誘電体媒質 2 として新日曹化工社製のポリシラス 6 本媒質 2 として新日曹化工社製のポリシラス 後者の屈折率は約2.5 である。使用波長はHe - Ne レーザの632.8 nmである。光硬化性樹脂への格子パターンの転写は金型を用いて行った。

この金型は次のように製作した。 He - C d レーザの波長441.6 n mの光ピームを用いて干渉計を構成し、ホログラフィックに A / d ≥ 1.472 を満足するピッチ d = 0.3 μ m の格子をガラス上のホトレジストに形成し、現像後のホトレジストパクーンをマスクとしてガラスを反応性イオンピームエッチング法によりエッチングを行い、ガラス

に断面が矩形状である格子を作製した。ガラスに形成される格子の海深さは次のように決定した。光硬化性樹脂の屈折率が1.52、ポリシラスチレンの屈折率が約2.5 であることから、これらの誘電体媒質で矩形格子を形成すると、 q = 0.5 の場合、複屈折の大きさΔnは(7)式よりΔn=0.232 となる、かの下で、メノ2板作製に必要な海深さDに示する。第1図に示するとするとする。第1図に示すよく2板を5層に分けて作製するとすれば、各層に形成される格子の海深さDは、

D = D' / 5 = 272.6 n m

この金型を用いて光硬化性樹脂 1 に格子 3 を形成し、格子表面に液状のポリシラスチレン 2 を塗

特開昭62-289804 (5)

Server and the graph of the col-

布し溶剤を乾燥させることにより1層の格子が作製できる。固化した光硬化性樹脂上に、液状のポリシラスチレンを塗布する場合、あるのボリシラスチレンと塗布する場合、カラスチレンと変布する場合、一方の溶剤が下地の誘電体媒質表面にアルゴンイオン質と反応ではないでででででで、誘電体媒質表面にアルゴンスを関係している。 あるいはフッカでででではないであるの溶剤に対する耐性を向上することにより、この問題は回避できる。

.

以上述べた方法により 5 層の格子を作製し、所望の A / 2 板を得た。

(発明の効果)

以上述べたように本発明によれば、製作の容易な表面レリーフ格子を利用した波長板が得られる。また、表面レリーフ格子を金型から転写すれば量産性にも富む。さらに、使用波長を変更した場合でも積層数を変化させることで容易に対応できる。4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を模式的に示す断面

図、

第2図~第4図は本発明の原理を示す断面図である。

1…第1の誘電体媒質

2…第2の誘電体媒質

3 … 格子

4…第1層目第1の誘電体媒質

5,8,11…矩形格子

6…第1層目第2の誘電体媒質

7…第2層目第1の誘電体媒質

9…第2層目第2の誘電体媒質

10…第m層目第1の誘電体媒質

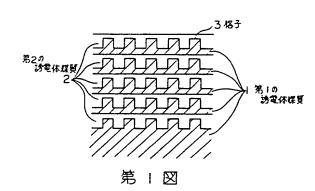
12…第m層目第2の誘電体媒質

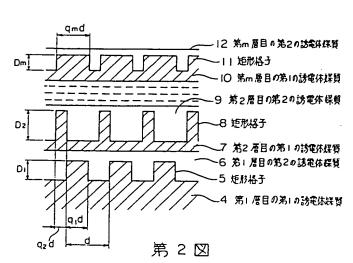
13··· a 層

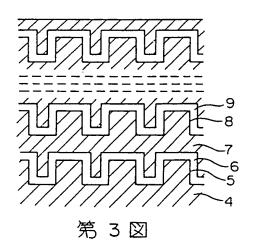
14… b 層

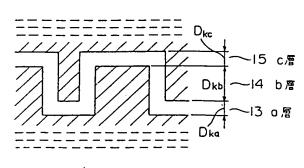
15… c 層

代理人弁理士 岩 佐 義 幸









第 4 図